CIRCUIT BREAKING ELEMENT

Publication number: JP59127339 (A)

Publication date: 1984-07-23

Inventor(s): KASAMATSU MIKIZOU
Applicant(s): HONGOU MANZOU; KASAMATSU MIKIZOU

Classification:

- international: H01H85/00; H01H37/76; H01H85/06; H01H85/08; H01H85/00; H01H37/00; (IPC1-7): H01H85/00

- European:

Application number: JP19820234362 19821229 Priority number(s): JP19820234362 19821229

Abstract not available for JP 59127339 (A)

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

☐ JP2030135 (B) ☐ JP1617268 (C)

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

⊕特許出願公開B召59—127339

⑤Int. Cl.³
H 01 H 85/00

識別記号

庁内整理番号 6658-5G ③公開 昭和59年(1984)7月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69回路遮断用素子

@特

願 昭57-234362

20出

願 昭57(1982)12月29日

⑦発明者 笠松幹三

寝屋川市香里北之町22-7

⑪出 願 人 本郷万蔵

大阪市北区天満3丁目1-14

⑪出 願 人 笠松幹三

寝屋川市香里北之町22-7

砂代 理 人 弁理士 岩永方之

明細類

1. 発明の名称

回路遮斯用紧子

2. 特許請求の額用

電気絶縁性基材の表面に低酸点の有機絶縁材脂 が形成され、該絶縁材脂の表面に金属抵抗皮膜燥 が形成されていることを特徴とする回路遮断用業 下。

3. 発明の詳細な説明

 も、回路の選斯は不完全であって安全性に欠ける 重大な問題がある。

その理由は、メッキ或は蒸海等の手段により 板された金属抵抗皮膜は蒸厚が弱く、且つ驚気絶 縁性基材の表面に直接に致けられているためであ って、このような条件下では、金減及熱が過電流 により容象件下では、金減及熱が過電流 により容象件下では、金減及熱が過電流 によりな象件でで、金減を はないであって で、必ず我保証技があり(500 V / ガーで制定し た場合)、したがって電流の運転は不完全で、回 路道所用業子の重要な機能である落断による 図路 完全 定運転は不起するり、このの関係を溶断は 縁に扱いて示せば多一10週9である。

タ は フェック部材の表面に網メッキを施した			
溶斯电流组	溶斯時間 (sec)	絶縁抵抗 (Mn)	
18A	0.012	0.1 5	
15A	0.047	0.2 5	
"	0.1 3 7	0.25	
10A	0.5 6 8	0.1	
	0.7 0 6	0.3	
	0.5 7 6	0.6	
*	0.3 4 0	0.5	
8.8	4.3 1	0.0 1	
	0.8 1	0.3	
"	0.7 5 6	0.1	
6 A	5.2 4	0.3	
"	1.9 3	0.1	
5 A	2 1 6.3 7	0.3	
	2 7 2.5 8	0.3	

4の両階にリード線5を夫々備えた電源性キャップ6を夫々被胀関着して超小型のヒューズを構成したものである。

而して上紀のように領域した回路遮断用業子に よれば、次の経過にしたがって回路を完全に連断 するものである(第2次のK)、(内、P)参照)。

- (1) 先ず、過覧流が流れることにより金属抵抗皮 緩脂3が発热し、次第に温度上昇する。
- (2) 念馬託院改城編3の上昇過度が、その下層に ある低融点の有機能縁材度2の溶粉速度に連す ると、第2内の切に示すように技順が溶散を開 始して溶機並3を生じる。
- (3) 有機能量材限2の溶融部。の溶動が更に進行 して、第2図の向に示すように該面が完全な溶 所部りを形成すると、該部から金属抵抗皮酸3 が溶胎し始めるが、その時点において金属抵抗 皮膜器3は該溶断部りの體所でブリッジェの状 継になっている。

上表より明かなように、基材の表面に直接に金 貫低抗皮酸を雕成した個路遮断用菓子の場合は、 金属皮膜の溶断時における絶縁延抗が小さく、疫 密鉱抗が大であることが刺る。

本発明は、上記の欠点を除去することを目的と して確々研究の結果完成されたもので、 電気絶縁 性基材の 表面に低磁点の 有機絶縁 材解が形成され、 抜絶縁材解の表面に金属抵抗皮膜所が形成されて いることを特徴とする回路遮断用業子に係るもの である。

以下に、本発明の一実施例を配付図面に尽いて 説明すれば、第1図において、1はセラミックか ら成る組小型の円柱状の電気能縁性振材であって、 その表面にウレタン樹脂より成る低融点の有機絶 縁材種2を被覆形成した後、さらに拡展2の表面 に絹より成る薄い金属抵抗皮積局3をメッキ予収 または藻海手段により被覆形成して、超小数の同 路進精用素子4を構成したものであり、この紫子

上配のように、通電池により回路を完全に遮断できるように構成された本発明の実施例で示す業 子における、溶断電波値と溶脈時間並びに絶縁抵 焼との関係を溶断試験に基いて示せば表-2の通 りである。

資料	セラ	: ラミック基材の装面にウレタンを被覆し、 の表面に飼メッキを施した業子			
俗斯雅流旗		溶 斯 時 開 (sec)	絶縁抵抗 (Mn)		
20A		0.012	100以上		
		0.016			
15A	- 1	0.1 2 3			
*		0.113			
1 0 A	İ	1.4 6	,		
		1.2 8	-		
*	1	1.3 0	,		
8.A		4.9			
	1	4.9			
,,		5.4			
	1	5.6	100以上		
6.4 A		2 3.1	10.00		
"		2 4.3	8.00		
		3 9.4	10.00		

り、また、基材の形状としては、柱状、板状、チ ップ状、円筒状等が挙げられる。

以上群述したように、本発明に係る回路渡斯用 紫子によれば、電気絶縁性基材と金属抵抗皮膜材 との間に低磁点有機能線材を介在させた構成によ り、前述したように、金属抵抗皮膜痛をブリッジ 状態の部分で溶新できるので、溶断された皮膜層 を完全に両側に分離して回路の完全遮断を図り得 るものであり、回路遮断用票子として確実性、安 全性、信頼性を苦しく向上できるものである。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施例を示すもので、 第1図は ヒューズに適用した場合の要部縦断正面図、第2 図の(イ)、(ロ)、(イ)は溶新の経過状態の説明図である。

1 … 電気絶縁性基材、 2 … 低融点の有機絶縁材 順、3…金點抵抗皮藤屬。

特開昭59-127339(3)

上表より明かなように、本発明の実施例で示し た回路遮断用索子の場合は、金属皮膜の溶断時に おける絶縁抵抗が大きくて残密抵抗が無く、回路 の遮断が完全に行われていることが刻る

なお、本発明で使用する電気絶縁性基材、低級 点の有機絶縁材及び金属抵抗皮膜材は上記実施例 **K限定されるものではなく、それ以外に例えば次** のものを使用できる。

電気絶縁性基材;エポキシ樹脂、フェノール樹脂、 ポリアミド樹脂、駐席その他

低融点有機絶縁材;ポリエステル系樹脂、マイドン 樹脂、エポキシ樹脂その他

金属抵抗皮膜材;銅マンガン合金、釧ニッケル合 金等の各種鋼合金、銀、金その

さらにまた、金属抵抗皮膜及び低触点有機絶縁 材の被覆状態は、全面被覆、部分被覆の両被設態 様が必要に応じて適宜に選択採用できるものであ

